N on PTO 892.

PAT-NO:

JP362065477A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62065477 A

TITLE:

ORGANIC THIN FILM RECTIFYING DEVICE

PUBN-DATE:

March 24, 1987

INVENTOR-INFORMATION: NAME MOTOMA, NOBUHIRO MIZUSHIMA, KOICHI

AZUMA, MINORU MIURA, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP60205726

APPL-DATE:

September 18, 1985

INT-CL (IPC): H01L029/91, H01L049/02

US-CL-CURRENT: 257/E51.048

# ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate extremely high speed switching operation by a method wherein an organic thin film in a junction structure of metal/organic thin film/ metal is composed of a laminated structure of thin films containing donor type organic molecules and thin films containing acceptor type organic molecules to provide rectifying characteristics.

CONSTITUTION: 10 layers of LB films 2 made of tetrathiafulevalene (TTF) as a

donor type molecule are formed on an Al substrate 1 and 10 layers of LB films 3 made of tetracyanoquinodimethane (TCNQ) as an acceptor type molecule are formed on the films 2. An Al electrode 4 is formed on the films 3 by evaporation. When a bias is zero, the ionizing potential IPD of the LB film 2 containing donor type molecules is small and the electron affinity EA of the LB film 3 containing acceptor type molecules is large and difference between those two values is, for instance, less than about 1eV. When a forward bias is applied, electron transition from the electron conditions of the LB film 2 to the electron conditions of the LB film 3 is induced and a forward current is applied. When a reverse bias is applied, potential barrier between the electron conditions of the LB film 3 and the electron conditions of the LB film 2 is high so that no electron transition is induced and hence no current is applied.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

# 四公開特許公報(A)

昭62-65477

Mint Cl.4 H 01 L 29/91 49/02

庁内整理番号 識別記号

母公開 昭和62年(1987)3月24日

7638-5F 6466-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

有機薄膜整流案子 の発明の名称

> 頭 昭60-205726 到特

昭60(1985)9月18日 93 22出

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 信 弘 源 [b] 砂発 明 者 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 公 明 者 水 ⑫発 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 実 者 東 勿発 明 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 明 Ξ 浦 明 者 四発 川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝

顋 人 の出

武彦 外2名 弁理士 鈴江 個代 理

明

1. 発明の名称

有機隨機整流素子

- 2. 特許請求の範囲
- 金銭/有機弾膜/金銭の接合構造を有し、 有機薄膜をドナー性有限分子を含む薄膜とアクセ プタ性有機分子を含む薄膜の積層構造としたこと。 を特徴とする有機薄膜整視素子。
- ドナー性有機分子を含む薄膜とアクセブ タ性有限分子を含む神膜の固に絶縁性有機分子が らなる薄膜を介在させた特許請求の範囲第1項記 故の有機薄膜整旋素子。
- 有機嫌談はラングミュア・プロジェット 法により形成される特許請求の範囲第 1 項記収の 有惯薄膜整流果子。
- 3、発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は有機神膜を用いた金属/有機神膜/金 温線造の整流素子に関する。

(発明の技術的背景とその舞蹈点)

近年、ラングミュア・プロジェット法(以下、 LB法)に代表される有限分子の超薄膜形成技術 の進度により、有機障膜を用いた素子の検討が抵 発化している。ダーラム(Duhrass)大学のロバ ーツ(G. G. Roberts)の、有機薄膜を絶縁膜 として用いたMIS素子の研究を代表として、こ の種の研究が各研究機関で行われている。有機材 料中では一般に、無機半導体と比較して電子移動 度が小さいため、これまで超高速業子への応用例 は発表されていない。

無限半導体材料を用いた素子においても、サブ psec の動作速度を有する非線形業子の提案は、 分子籍エピタキシー法(MBE法)で形成した GaAs-ALGaAsヘテロ接合を用いた因格 子素子等に僅かに見られるに過ぎない。しかしこ の様な無機半導体を用いた超格子素子は、極めて 高値な製膜装置と厳密な制御を必要とする。また 高遠化のためには、各層の厚みを数10人といっ た薄いものにすることが必要である。この様な薄 い無機半導体弾膜を用いた素子では、ヘテロ接合 界面の結晶性劣化のために再現性が悪く、また熱 的に極めて不安定なものとなり、耐久性に乏しい。 (発明の目的)

本発明は上記した点に鑑みなされたもので、有 機分子の薄膜を用いて 超高速のスイッチング動作 を可能とした有機薄膜整液素子を提供することを 目的とする。

### (発明の概要)

本発明は、金属/有機隔膜/金属の接合構造を 用い、その有機弾膜を、ドナー性有機分子即ちィ オン化ポテンシャル(IP)が小さく他の分子に 電子を供給して自らはプラスのイオン状態になり 易い分子を含む薄欝と、アクセプタ性有機分子即 ち電子観和力(E)が大きく他の分子から電子を 受取り自らはマイナスのイオン状態になり思い分 子を含む薄膜の機器構造として、整度特性を実現 したものである。

有機分子の特徴として、分子設計と化学合成に より、そのイオン化ポテンシャル(『p)と電子 親和力(E)の値を任意に制御できること、要に

速い整流素子が得られる。しかも、無機半導体の 超格子構造を形成する場合に比べると、製膜が容 易であり、接合界面の結晶性劣化という問題もな いため、熱的安定性に優れ、価格の点でも有利に なる。従って本発明の整度素子は、各種論理素子 や記憶素子等への応用が明持される。

# (発明の実施例)

以下本発明の実施例を説明する。

A&基板上に、ドナー性分子としてテトラチア フルパレン(TTF)を用いたLB膜を10層形 成し、更にその上にアクセプタ分子としてテトラ シアノキノジメタン(TCNQ)を用いたLB膜 を10層形成した。そしてこの上にA8電極を蒸 着法により形成した。

第1図はこのようにして形成された整流素子を 示す。 1 が A & 基板、 2 がドナー性分子を含む LB膜、3はアクセプタ性分子を含むLB膜、4 はAL電板である。

第2因はこの整度素子の動作を説明するための パンド図である。(8)は零パイアス時であり、

これらの値が広範囲にわたっていること、が挙げ られる。これは、無機材料にはない有機材料に特 有のものである。しかも、LB法に代表される有 機弾膜の形成技術の進歩により、多種多様の分子 の単分子膜や超薄膜が均一かつ欠陥のない状態で 形成できる。

従って本発明では好ましくは、有機薄膜はLB 法により形成される単分子膜あるいは単分子膜を 数層重ねた超陽膜を用いる。有機物質中を動く電 子または正孔は一般に無機半導体中より速度が遅 いが、数人~数10人といった母音膜を用いるこ とにより、十分高速度の電荷移動が可能であり、 また実際にLB法によりその様な膜形成が可能で あるからである。

また有限分子は問設構造をしているため、金銭 との界面に形成される界面単位の数は比較的少な

#### (発明の効果)

本発明によれば、十分に薄い2種の有機薄膜を 金属の間に挟むという簡単な構成で、応答速度の

ドナー性分子を含むLB膜3のイオン化ポテンシ ャル「PD は小さく、アクセプタ性分子を含む LB膜3の電子裁和力EAは大きく、これらの差 は例えば18V程度以下になっている。 ( b ) は 順方向パイアス即ちAg電框 4 側が正となる電圧 を印加した場合であり、ドナー性分子を含むLB 護2の電子状態からアクセプタ性分子を含むしB 膜3の電子状態に電子遷移を生じ、順方向電流が 流れる。逆パイアス時には、アクセプタ性分子を 含むLB膜3の電子状態とドナー性分子を含む LB膜2の電子状態の間のポテンシャル・パリア が高いため電子遷移が起こらず、電視は流れない。

第3因はこの実施例の整挽素子について制定し た電流一電圧特性である。図示のように整波特性、 即ちダイオード特性を示す。

"またこの実施例の整定素子の周波数応答特性を 親定したところ、500G地まで応答することが 確認され、高速スイッチング動作が可能であるこ とが明らかになった。

本実施例の整流素子での整備特性のメカニズム

と高速応答特性の理由を少し詳しく説明すると、 以下の通りである。パイアス電の状態でドナー性 分子を含むLB膜2の電子状態を占有していた電 子は、パイアス電圧が、

一方、上述の電子選移は、選移に関連する各々の電子状態間の選移行列要素Hifの大きさによって支配され、選移に要する時間はその選移行列要素Hifは、 常Hifの逆数に比例する。選移行列要素Hifは、 ドナー性分子、アクセプタ性分子の種類、その間 の距離および位置関係によって決まるが、両分子を適当に選ぶことにより、1meV~1eVの蛇 囲のものを設定することが可能である。従ってスイッチング時間が1p sec ~10‐3 p sec と極めて高速のスイッチング動作が可能となるのである。

本発明は上記した実施例に限られるものではない。例えばドナー性分子は上記実施例のTTFの他に、以下のようなものを用い得る。

ジメチルテトラチアフルパレン ( D M T T F ) 、
テトラメチルチアフルパレン ( T M T T F ) 、
ヘキサメチレンテトラチアフルパレン ( H M T T F ) 、 ジセレナジチアフルパレン ( D S D T F ) 、
ジメチルジセレナジチアフルパレン ( D M D S D T F ) 、 ヘキサメチレンジセレナジチアフルパレン ( T S F ) 、 テトラメチルテトラセレナフルパレン ( T S F ) 、 テトラメチルテトラセレナフルパレン ( T M T S F ) 、 ヘキサメチレンテトラセレナフルパレン ( T M T S F ) 、 テトラセレノテトラセレナフルパレン ( H M T S F ) 、 テトラセレノテトラセン ( T S T ) 、 キノリン ( Q ) 、 ローメチルキ

ノリニウムヨーダイド ( N M Q ) 、 アクリジン ( A d ) 、 n - メチルフェナジニウム メチルスルフェイト ( N M P ) 、 1 . 2 - ジ ( n - エチル - 4 - ピリジウム ) エチル ヨーダイド ( ( D E P E ) <sup>2 +</sup> 1 <sup>2 -</sup> ) 。

またアクセプタ性分子としても上記実施例の TCNQの他に以下のようなものを用い得る。

2 - メチル- 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキ ノジメタン (M T C N Q ) 、 2 . 5 - ジメチルー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキノジメタン (D M T C N Q ) 、 2 . 5 - ジエチルー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキジメタン (D E T C N Q ) 、 2 - メトキシー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキ ノジメタン (M O T C N Q ) 、 2 . 5 - ジメトキ シー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキノジメタン (D M O T C N Q ) 、 2 - メトキシー 5 - エトキ シー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキノジメタン (M O E O T C N Q ) 、 2 - メトキシジヒドロジ オキサベンゾー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキ ノジメタン (M O D O T C N Q ) 、 2 - クロロー 7. 7. 8. 8 - テトラシアノキノジメタン(C TCNQ)、2-プロモー7,7,8,8-テト ラシアノキノジメタン(BTCNQ)、2.5-ジプロモー7.7.8.8-テトラシアノキノジ メタン(DBTCNQ)、2,5-ジョード-7. 7, 8.8- + + 5 > 7 / + / ジメタン (D 1 T CNQ), 2-000-5-45N-7.7.8. 8-テトラシアノキノジメタン(CMTCNQ)、 2 - プロモー 5 - メチルー 7 . 7 . 8 . 8 - テト ラシアノキノジメタン(BMTCNQ)、2-ョ ードー5ーメチルー7、7、8、8ーテトラシア ノキノジメタン(IMTCNQ)、11, 11, 12, 12-テトラシアノー2.6-ナフトキノジメタン (TNAP), 1, 1, 2, 3, 4, 4-4+ シアノブタジエン(HCB)、ナトリウム 13. 13. 14. 14-テトラシアノジフェノキノジメタン (NaTCDQ)、テトラシアノエチレン(TC NE)、o-ペンソキノン、p-ペンソキノン、 2,6-ナフトキノン、ジフェノキノン、テトラ シアノジキノン(TCNDQ) 、p-フルオラニ

ル、テトラクロロジフェノキノン。

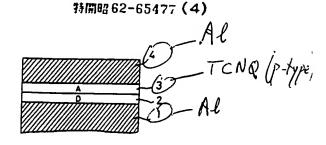
また上記支施例ではドナー性分子圏とアクセプタ性分子圏のみの積縮構造により整定特性を得るようにしたが、これらの間に絶縁性の有限分子を用いた母類膜を介在させてもよい。

### 4. 図面の簡単な説明

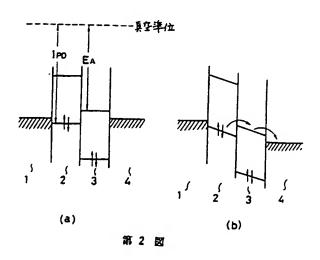
第1 図は本発明の一実施例の有機研護整成素子を示す図、第2 図(a)(b)はその整波特性を説明するためのパンド図、第3 図は回じく得られた整流特性を示す図である。

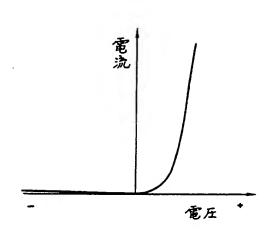
1 ··· A ℓ 基板、 2 ··· ドナー性分子を含む L B 関、 3 ··· アクセプタ性分子を含む L B 膜、 4 ··· A ℓ 電 権。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦



第1図





第 3 図